



DIAZODEVELOP GS-N/100

Diazodevelop GS-N/100 è uno sviluppo pronto uso, monocomponente e tamponato per lastre analogiche positive digitali Ct-CP UV.

Particolarmente indicato per l'utilizzo nelle sviluppatrici automatiche, dove viene impiegato sia come sviluppo che come rigeneratore.

Contiene sostanze che prevengono la formazione di incrostazioni nelle sviluppatrici mantenendo rulli e vasca più puliti.

Istruzioni d'uso

Sviluppo in sviluppatrice automatica

- Riempire la vasca adibita allo sviluppo.
- Impostare la temperatura di esercizio a 20-24 °C.
- Impostare il tempo di permanenza nello sviluppo a 30-35".

Rigenerazione

- Impostare la rigenerazione in funzione al quantitativo di lastre fatte in un mese:
 1. 80-100 ml/m² fino a 400-500 lastre mensili
 2. 150 ml/m² quando il quantitativo è inferiore.

Con il Diazodevelop GS-N/100 non c'è pericolo di sovrarigenerazione.

Precauzioni

Prima dell'utilizzo del Diazodevelop GS-N/100 è consigliabile lavare la sviluppatrice con **Solvine CTP** (vedi Scheda Tecnica) e sciacquare bene con acqua. Si consiglia la sostituzione del prodotto una volta al mese o ogni 1000 m² di lastre sviluppate.

PROPIETA FISICHE

Aspetto	Liquido incolore
Densità	1,090 Kg/lt
pH 25°C	> 13,00
Punto d'infiammabilità	Non infiammabile
Composti Volatili Organici (VOC)	No VOC
Conducibilità a 25°C	87 – 90 mS

Conservazione

Temperatura di stoccaggio: +5 / +25 °C
Tenere lontano dal calore e dalla luce diretta del sole.
Mantenere i contenitori chiusi.
Periodo di conservazione:
24 mesi dalla data di produzione.

Sicurezza

Leggere le specifiche di sicurezza prima di usare questo prodotto.

Confezioni

Fustini da 10 litri
Fustini da 20 litri

Le informazioni riportate in questa scheda sono da considerarsi affidabili e fornite in buona fede, ma non possiamo garantirne l'esattezza. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso

V. 2 – 24/02/2020 mr



Industria Materiali Fotochimici
Tel.0255302615 – Fax: 0255302643 email: info@imaf.it